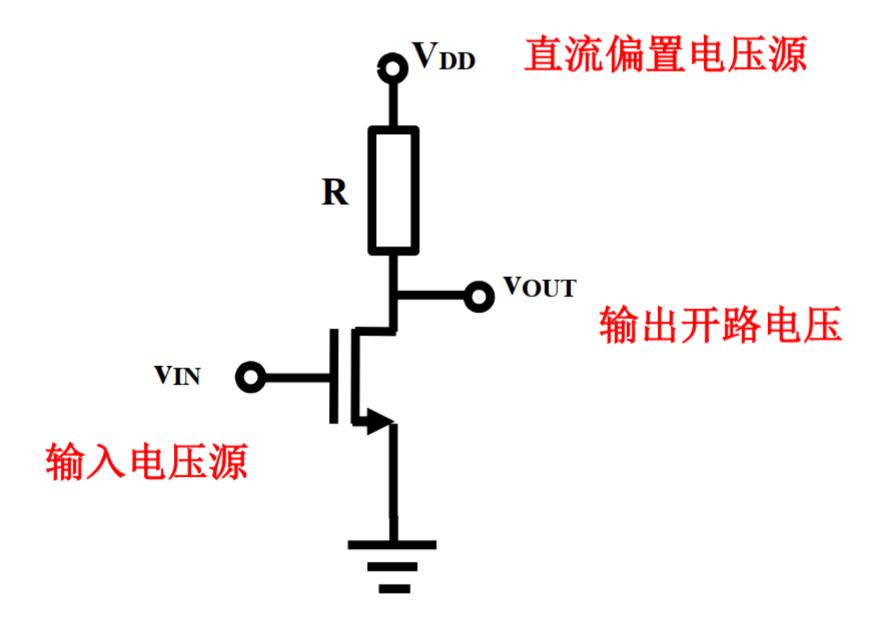
1.10 反相电路

core concepts:

- 1.NMOS反相器
 - 1.1 图解分析
 - 1.2 原理分析
 - 1.2.1 确定分界点以及求出解析解
 - 1.2.2 电路功能分析: 反相放大器和非门
- 2. MOS反相器的分段折线近似分析
 - 2.1 两种偏置方式 (线性电阻偏置和非线性电阻偏置)
 - 2.1.1 负载线方程
 - 2.1.2 图解
 - 2.1.3 分段折线近似分析
 - 2.2 CMOS反相器

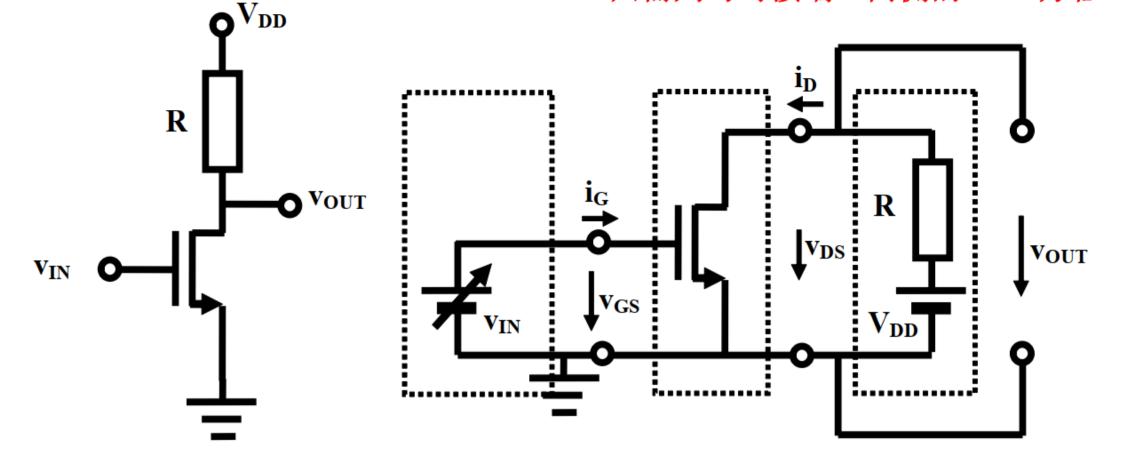
1.NMOS反相器



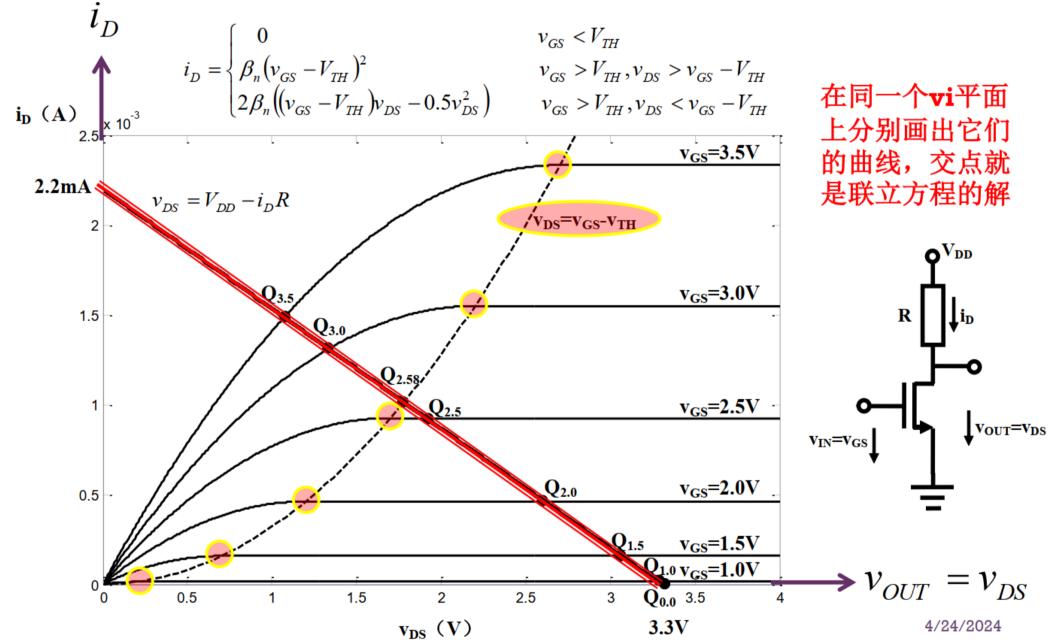
随着输入电压的增大, V_{GS} 逐渐变大,使得NMOS的电阻逐渐变小,分压变小,输出电压变小。这样的电压传递特性就称为反相特性。 后面若无特殊说明,分析按照如下数据: $V_{DD}=3.3V, R=1.5K\Omega, \beta_n=320\mu A/V^2, V_{TH}=0.8V$ 根据NMOS的伏安特性关系可以写出下面分段函数:

$$i_D = egin{cases} 0 & v_{GS} < V_{TH} \ eta_n (
u_{GS} - V_{TH})^2 & v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} > v_{GS} - V_{TH} \ 2eta_n \left((v_{GS} - V_{TH}) v_{DS} - 0.5 v_{DS}^2
ight) & v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} < v_{GS} - V_{TH} \end{cases}$$

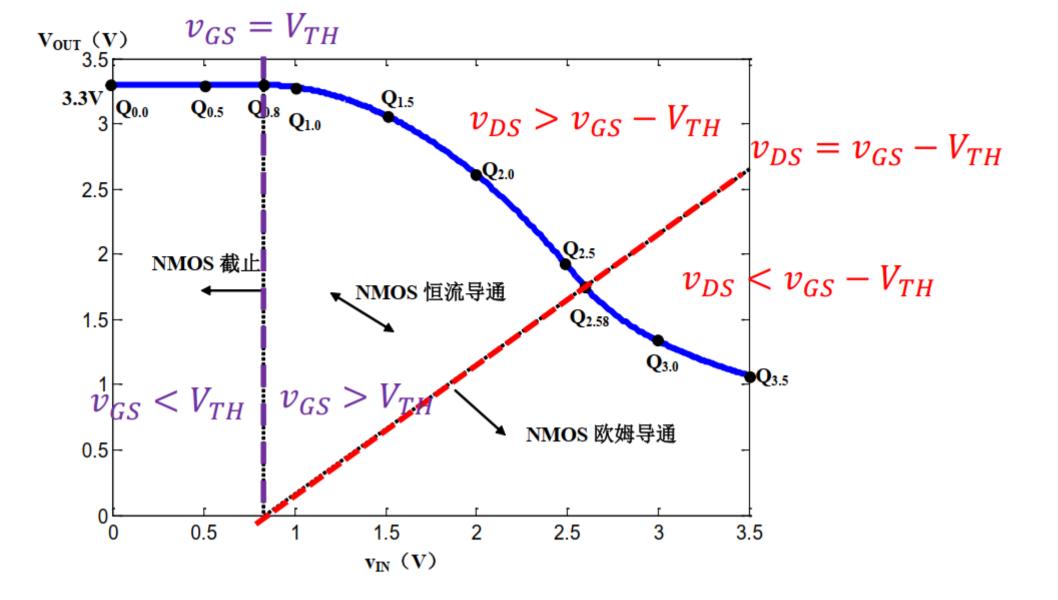
1.1 图解分析



如图所示定义两套端口电流电压,然后可以发现左侧的 V_G 是 V_{IN} , I_G 是0 所以只有右侧端口电流电压未知,需要求。 $V_{DS}=V_{OUT}$, I_D 也相同。可以画出下图:



曲线的交点就是方程的解($I_D = f_{NMOS}(V_{IN}, V_{OUT}); V_{OUT} = V_{DD} - I_DR$) 取点描线可以得到下面这个电压转移特性曲线:



PS: 注意水平部分是 $0 \sim V_{TH} = 0.8V$,红色线段表示是横轴截距0.8V,斜率为1的直线,和电压转移曲线的交点对应着恒流区和欧姆区的临界点。

1.2 原理分析

求出临界点:

显然从截止区到恒流区的临界点是 $V_{IN}=V_{TH}=0.8V$;

从恒流区到欧姆区的临界方程是

$$egin{split} V_{OUT} &= V_{DS} = V_{DS,sat} = V_{GS} - V_{TH} = V_{IN} - V_{TH}; \ V_{OUT} &= V_{DD} - I_D R \ I_D &= eta_n (V_{GS} - V_{TH})^2 = eta_n V_{OUT}^2 \end{split}$$

所以求解得到

$$v_{IN,02} = v_{GS} = v_{DS} + V_{TH} = rac{-1 + \sqrt{1 + 4eta_n R_D V_{DD}}}{2eta_n R_D} + V_{TH}$$

代入数据计算得到 $V_{IN,02}=2.58V$

- 1. $V_{IN} = V_{GS} < V_{TH} = 0.8V$ 时: 截止区,此时通过电流为0, $V_{OUT} = V_{DD}$
- $2.V_{IN} > 0.8V$ 但 $< V_{IN,02} = 2.58V$ 时:恒流导通,此时

$$egin{aligned} V_{OUT} &= V_{DD} - I_D R \ I_D &= eta_n (V_{IN} - V_{TH})^2 \end{aligned}$$

呈现平方下降关系,此时下降速率比较快。

• 3. $V_{IN} > 0.8 V$ 且 > 2.58 V时

$$egin{aligned} v_{OUT} &= V_{DD} - i_D R_D = V_{DD} - 2eta_n R_D \left((v_{IN} - V_{TH}) v_{OUT} - 0.5 v_{OUT}^2
ight) \ 0.5 v_{OUT}^2 - \left(v_{IN} - V_{TH} + rac{1}{2eta_n R_D}
ight) v_{OUT} + rac{1}{2eta_n R_D} V_{DD} = 0 \end{aligned}$$

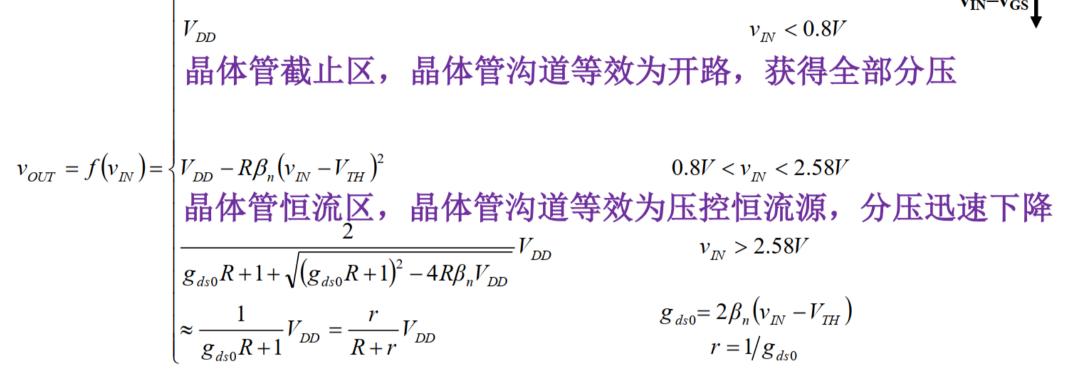
解得

$$v_{OUT} = \left(v_{IN} - V_{TH} + rac{1}{2eta_n R_D}
ight) - \sqrt{\left(v_{IN} - V_{TH} + rac{1}{2eta_n R_D}
ight)^2 - rac{V_{DD}}{eta_n R_D}}$$

$$V_{OUT} = rac{rac{V_{DD}}{R_Deta_n}}{\left(V_{IN} - V_{TH} + rac{1}{2R_Deta_n}
ight) + \sqrt{\left(V_{IN} - V_{TH} + rac{1}{2Reta_n}
ight)^2 - rac{V_{DD}}{R_Deta_n}}} \ V_{OUT} = rac{2}{g_{ds0}R_D + 1 + \sqrt{\left(g_{ds0}R_D + 1
ight)^2 - 4R_Deta_nV_{DD}}}V_{DD} pprox rac{1}{g_{ds0}R + 1}V_{DD} = rac{r}{R + r}V_{DD}$$

其中 $g_{ds0} = 2\beta_n(V_{IN} - V_{TH}); r = 1/g_{ds0}$

所以综合得到

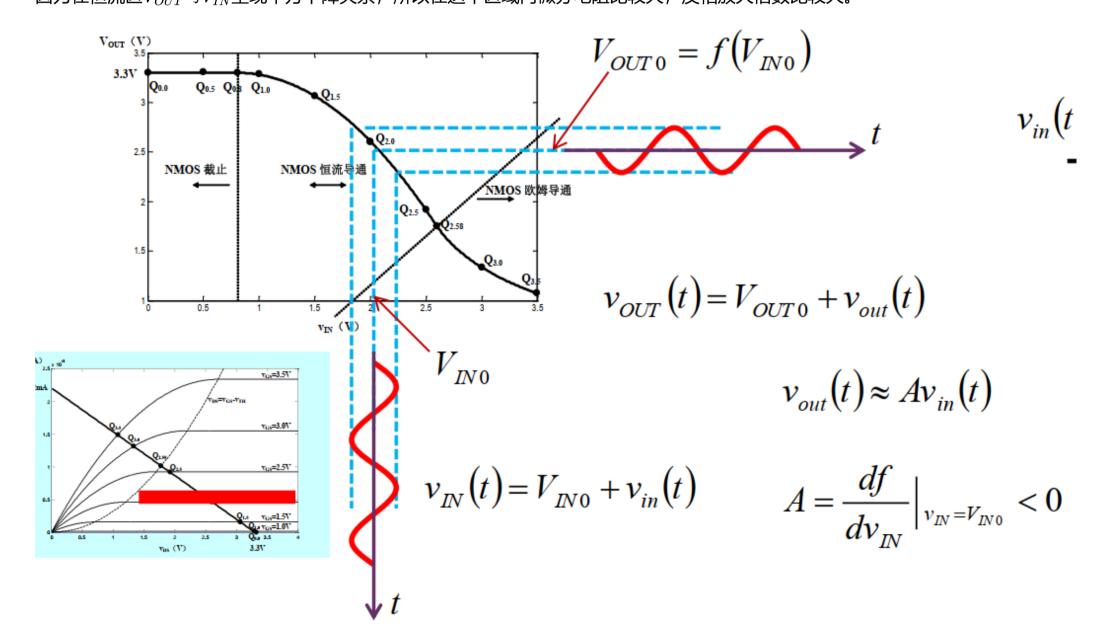


晶体管欧姆区,晶体管沟道可简单等效为线性电阻(化曲为直) 分压下降速度变缓

功能分析:

• 反相放大器:

因为在恒流区 V_{OUT} 与 V_{IN} 呈现平方下降关系,所以在这个区域内微分电阻比较大,反相放大倍数比较大。

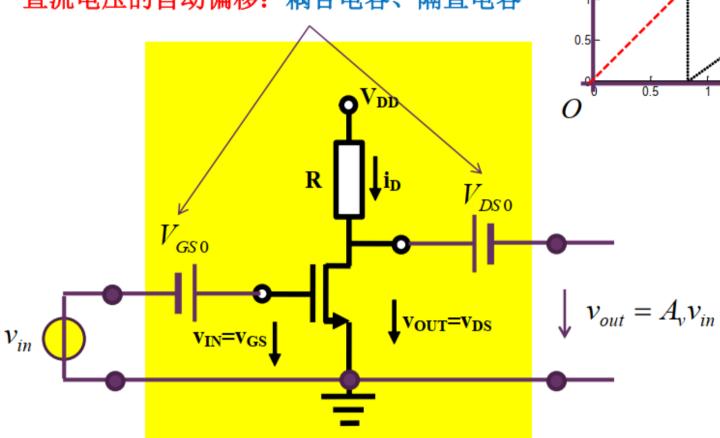


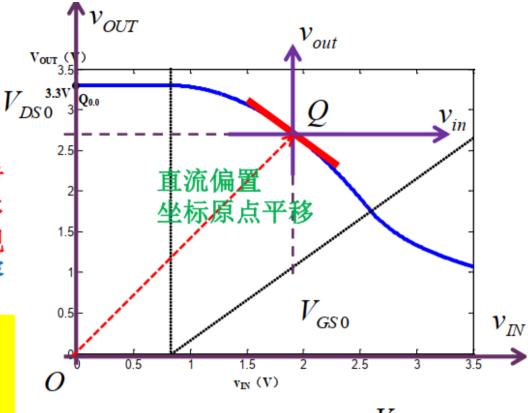
适当的直流偏置是交流小信号放大器的设计要点。



适当的直流偏置DC bias 小信号放大器的设计要点

原则上,扣除直流分量后,新的封装端口对外就是交流小信号放大器:实际电路有很多方法去除直流分量,例如可以用大电容实现直流电压的自动偏移:耦合电容、隔直电容





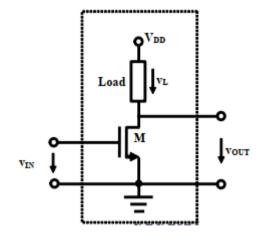
$$v_{in} = v_{IN} - V_{GS0}$$
$$v_{out} = v_{OUT} - V_{DS0}$$

通过直流电压偏移,将 小信号的坐标原点搬移 到直流工作点,这就是 直流偏置:直流偏置之 后,对小信号而言,可 实现线性放大

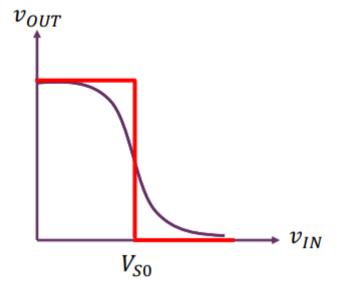
放大倍数也就是工作点的微分电阻 (微分增益)

• 数字非门

根据反相特性,容易设计出数字非门。



开关等效



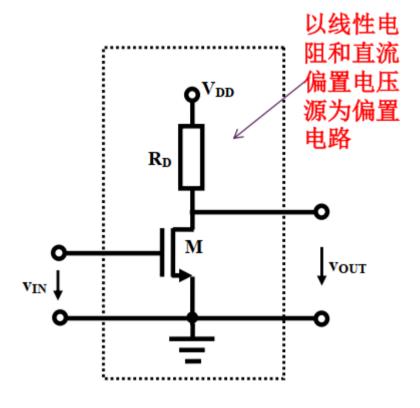
晶体管抽象为受控开关,本质上对 反相转移特性曲线的二值离散化

$$v_{out} = \begin{cases} \text{低电平(抽象为零电压)} & v_{in} = \text{高电平} \\ \text{高电平 (抽象为电源电压)} & v_{in} = \text{低电平} \end{cases}$$

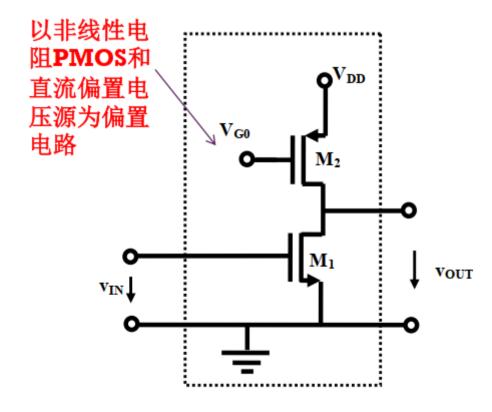
2.MOS反相器分段折线近似分析

2.1 两种偏置方式

• 线性电阻偏置

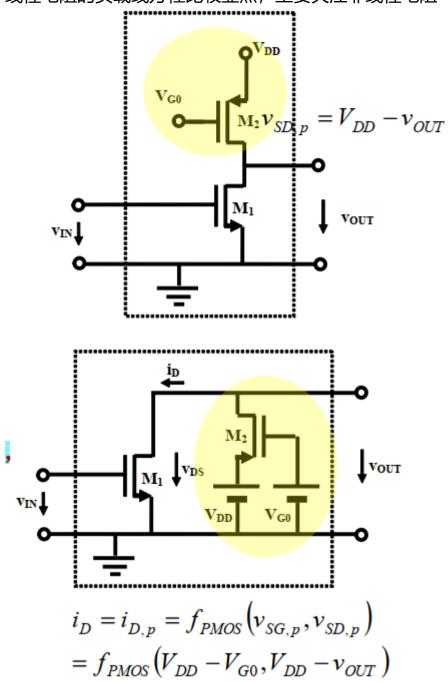


• 非线性电阻偏置 (CMOS)



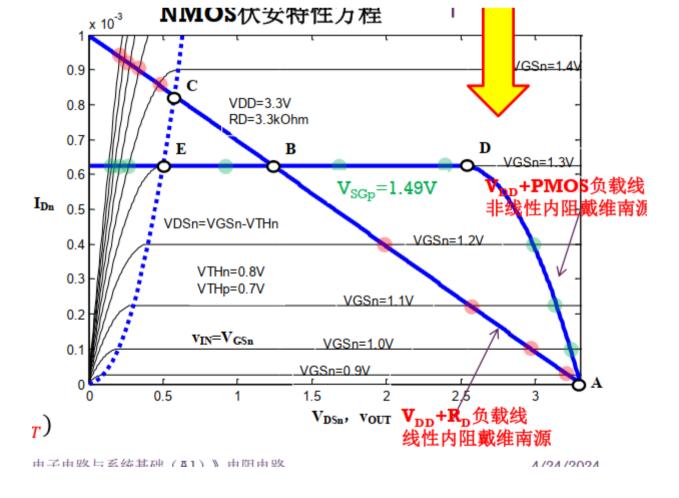
负载线方程:

线性电阻的负载线方程比较显然,主要关注非线性电阻 (PMOS) 的负载线方程:

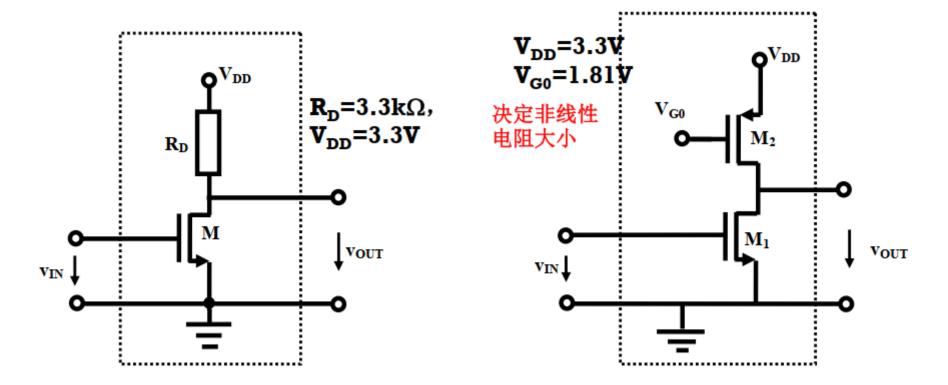


图解

因为上图中的负载线方程自变量是 $V_{DD}-V_{OUT}$,图像需要有一个沿着竖直方向的镜像以及水平方向的平移:



分段折线近似分析:



NMOSFET: $\beta_n=2.5\text{mA/V}^2$, $V_{THn}=0.8\text{V}$ PMOSFET: $\beta_p=1\text{mA/V}^2$, $V_{THp}=0.7\text{V}$

截止区以及恒流区没有特别大的区别; 主要是对欧姆区的折线近似分析:

当 $V_{IN} > V_{IN,02}$ 时进入欧姆区,可以近似

$$V_{OUT} = rac{r_{on}}{r_{on} + R_D}, r_{on} = rac{1}{g_{ds0}} = rac{1}{2eta_n(V_{IN} - V_{TH})}$$

- 对于上面接PM0S
 - 当 $V_{IN} < V_{THn}$ 时, $V_{OUT} = V_{DD}$
 - 当 $V_{IN} > V_{THn}$ 时

最开始NMOS恒流导通,PMOS欧姆导通(因为NMOS刚开始 V_{GS} 非常小,导致电压非常大,超过饱和电压,处于恒流导通,此时 PMOS的 V_{SD} 比较小, $< V_{SGp} = V_{DD} - V_{G0}$,处于欧姆导通)

此时 $V_{OUT}=V_{DD}-I_{Dn}R_{p}$,而 $R_{p}=rac{1}{2eta_{p}(V_{SGp}-V_{THp})}$ 因此可以看作一个恒定的电阻。

$$V_{OUT} = V_{DD} - rac{eta_n}{2eta_p} rac{(V_{IN} - V_{THn})^2}{V_{SGp} - V_{THp}}$$

呈现一个平方下降关系。

- 上面是PMOS欧姆导通,NMOS恒流导通;下面是两者都恒流导通
- PMOS处于恒流导通和欧姆导通分界的条件是 $V_{SDp}=V_{DD}-V_{OUT}=V_{SDp,sat}\geq V_{SGp}-V_{THp}=V_{DD}-V_{G0}-V_{THp}$,解出 $V_{OUT}\leq V_{G0}+V_{THp}=2.51V$ 而且 $V_{SDn}=V_{OUT}\geq V_{IN}-V_{THn}=0.5V$ 此时由于两个MOS都要处于恒流区,也就是两个恒流源串联,因此电流一定相等。 即

$$eta_n (V_{IN} - V_{THn})^2 = eta_n (V_{DD} - V_{G0} - V_{THn})^2$$

解出 $V_{IN}=1.3V$

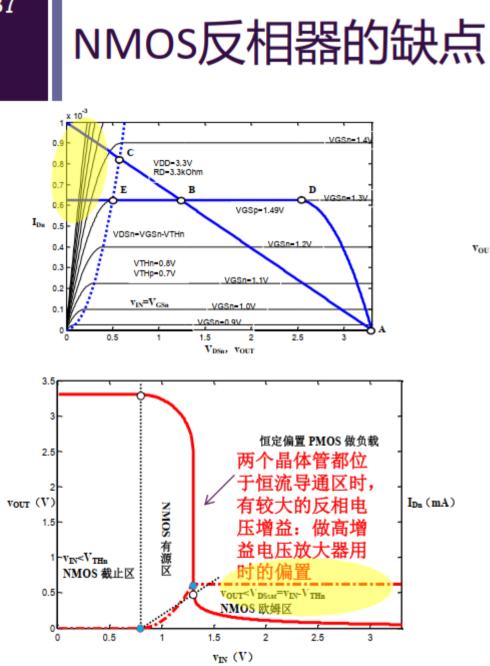
此时不考虑厄利效应,两个曲线有无数个交点,表现在电压转移特性曲线上就是 $V_{IN}=1.3V$ 对应了一段竖直区域(V_{OUT} 在 0.5V~2.51V之间)。

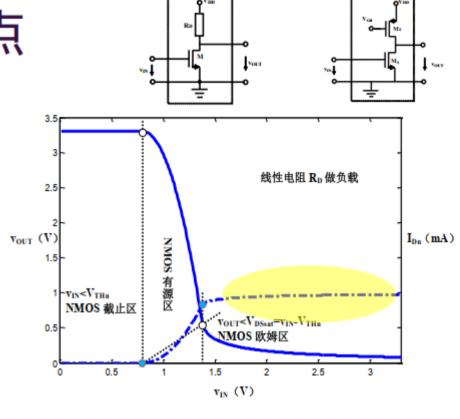
• 下面是NMOS欧姆导通,PMOS恒流导通 此时 $g_n=2eta_n(V_{IN}-V_{THn})$ 所以

$$V_{OUT} = I_p R_n = rac{eta_p}{2eta_n} rac{V_{odp}^2}{(v_{IN} - V_{THn})}$$

2.2 CMOS反相器

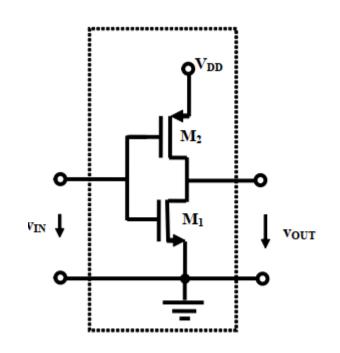


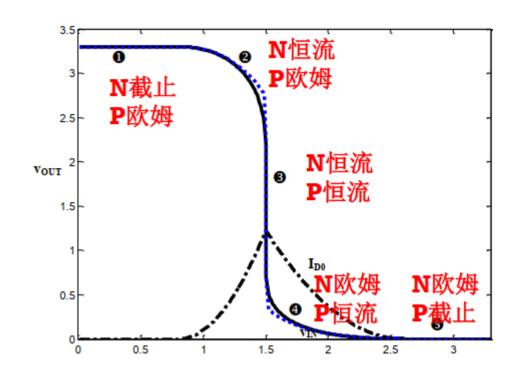




- 1、以PMOS为负载,有较大的电压增益 (有源负载active load)
- 2、NMOS反相器做数字非门时,当其位于欧姆导通区时,电流趋于不变且较大,电路有较大的功耗; PMOS反相器同理

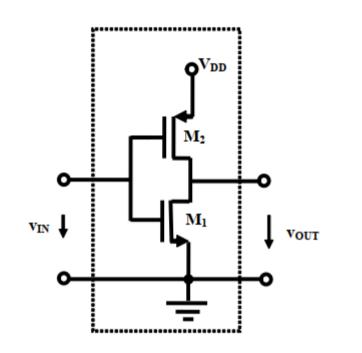
PMOS反相器分析留作作业

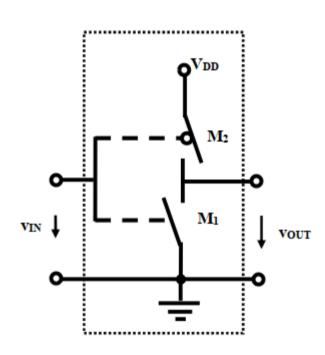




CMOS非门:工作在●区和❸区,要么NMOS截止,要么PMOS截止,均无电流,均无静态功耗

开关模型:





PMOS和NMOS开关总是一个开,一个关,静态情况下,不存在电源到地的电流通路,因而静态功耗极低